


メーカー会員得意分野



| | | |
|---------------|------------------|-----------|
| 1. アーク・プラズマ | 2. ヒートポンプ | |
| 3. 赤外線(近赤・遠赤) | 4. 高周波誘電・マイクロ波加熱 | |
| 5. 誘導加熱 | 6. 抵抗加熱 | 7. その他() |

| 1. 会員種別 | 2. 会員名 | 3. 所在地 | 4. 主な電気加熱(冷却)方式 | | | | | | | 5. 保有している技術 | 6. 主な製品 | 7. 特記事項 | |
|---------|------------|------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 () | | | | |
| 正 | 富士電波工機株式会社 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見6-2-22 | | | | | | | | ○ パルス通電加熱 | <p>1. 電磁波(高周波誘電加熱・マイクロ波加熱)応用技術(接着・溶着・乾燥・加熱・プラズマ)</p> <p>2. 電磁波(高周波誘導加熱)応用技術(溶解・溶接・ロー付け・焼鈍・焼入れ・材料試験研究装置)</p> <p>3. 放電プラズマ焼結技術及びその応用技術、温度傾斜焼結技術、ナノ精密焼結技術、衝撃圧縮材料合成技術</p> | <p>1. 高周波プレヒーター ・ 半導体及び電子管式各種電源 ・ 高周波誘電加熱 ・ セラミックス乾燥装置 ・ マイクロ波応用装置 ・ 高周波減圧加熱乾燥装置 ・ マイクロ波減圧加熱乾燥装置 ・ 触媒反応装置</p> <p>2. 高周波誘導加熱装置(浮揚溶解装置、連続鑄造装置、連続表面コーティング装置、焼ばめ装置、真空(大気)溶解炉、焼入れ装置、ピレットヒーター、ロー付装置)・材料試験研究装置(フォーマスター、サーメックマスター、サーモレスター、通電加熱装置、熱サイクル再現装置)</p> <p>3. 研究開発用・生産用放電プラズマ焼結装置(SPS装置) ・ 高速飛翔体試験装置 ・ 雰囲気制御グローボックス付SPS装置 ・ 超高真空材料合成装置 ・ 磁性材料研究開発用材料合成装置 ・ 熱電半導体研究開発用材料合成装置 ・ ナノフェーズ材料研究開発用材料合成装置 ・ 機能性材料研究開発用材料合成装置</p> | <p>高周波やマイクロ波を用いた電磁波による加熱技術です。電磁波そのものは、CO2を排出せず、環境を悪化させないクリーンなエネルギーです。雰囲気加熱せず、被加熱物のみを加熱します。よって他の加熱方法に比べ立ち上がり素早く、高効率を得ることができます。</p> <p>高周波誘電加熱・誘導加熱・マイクロ波加熱・通電加熱の電源をはじめ各種デバイスから自社にて設計、開発をしています。</p> <p>通電加熱(放電プラズマ加熱)・磁性材料研究開発用材料合成装置、熱電半導体研究開発用材料合成装置、ナノフェーズ材料研究開発用材料合成装置、機能性材料研究開発用材料合成装置</p> |